### Лабораторная работа по твердотельной электронике

# $N_{2}$ 3. Определение ширины запрещенной зоны полупроводников

Яромир Водзяновский Б04-855а Данила Буданый

**Цель работы:** Определение ширины запрещённой зоны материала фоторезистора (CdSe) по спектральной зависимости собственной фотопроводимости.

#### 1 Эксперимент

Получили зависимость сигнала относительного фотоответа от энергии

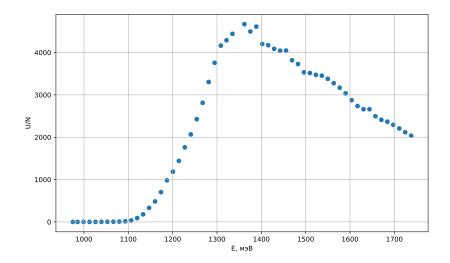


Рис. 1

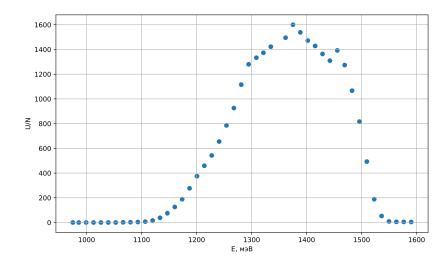


Рис. 2

Определим энергию фонона и ширину запрещенной зоны с добавлением аппроксимации и дальнейшей математической экстраполяции в области малой оптической толщины  $(Kd \ll 1)$  рис 3

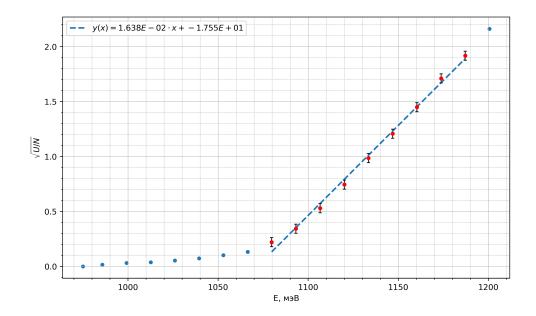


Рис. 3

Энергия фонона равна 50 мэВ. Ширина запрщенной зоны 1071 мэВ

#### 2 Вопросы

- 1. Что такое скорость оптической генерации? Её размерность? Скоростью оптической генерации называют количество пар электронов и дырок, появляющихся в единице объёма за единицу времени. Таким образом размерность скорости оптической генерации  $[g] = c^{-1} \cdot \text{м}^{-3}$ .
- 2. Разъяснить понятие «оптически тонкий образец»

В случае, когда скорость оптической генерации слабо изменяется в направлении освещения, говорят, что образец является оптически тонким. Это утверждение аналогично тому, что поглощение света в образце очень слабое. Математическое утверждение выглядит следующим образом:  $g \sim e^{-Kx}$ , где K – коэффициент поглощения. Отсюда следует, что образец называется оптически тонким при выполнении условия  $Kd \ll 1$ 

3. Получить выражение для скорости оптической генерации в случае, когда образец можно считать оптически тонким.

$$g(x) = \beta \frac{KN_0(1-R)}{1-R^2e^{-2Kd}} (e^{-Kx} + Re^{-K(2d-x)})$$

При малой оптической толщине kd << 1. Для  $\beta \approxeq 1$ 

$$g(x) \approx \frac{KN_0(1-R)}{1-R^2(1-2Kd)}((1-Kx)+R(1-2Kd+Kx))$$
$$g(x) \approx \frac{KN_0(1-R)}{(1-R)^2}(1+R) = KN_0$$

- 4. Как зависит фотопроводимость от коэффициента поглощения при энергиях света, когда образец можно считать оптически тонким? Оптически толстым?
  - (a) Опт. тонкий Из  $\Delta n = \Delta p$  - условие электронейтральности вытекает  $\tau_n = \tau_p = \tau$ :

$$\Delta \Sigma = \frac{e(\mu_n + \mu_p)\omega}{l} K(h\nu) N_0 \tau$$
$$\Delta \Sigma \sim K N_0 \tau$$

(b) Опт. толстый

При 
$$g \cong K(1-R)N_0e^{-Kx}$$

$$\Delta\Sigma \sim \frac{N_0}{\tau}$$

5. Рассчитать коэффициент пропорциональности между энергией кванта света в эВ и соответствующей длиной волны в мкм.

$$E = h\nu = h\frac{c}{\lambda} \longrightarrow \lambda E = hc = const \Longrightarrow 1 \text{ 9B} \Leftrightarrow 1.240 \text{ MKM}.$$

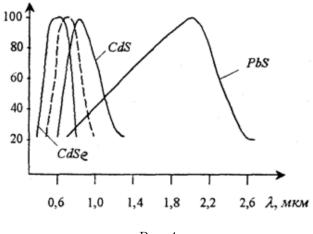
6. Ширина зоны прямозонного полупроводника 0,8 эВ. При какой длине волны (в мкм) на фоторезисторе из такого материала можно наблюдать собственную фотопроводимость?

$$\lambda E = hc = 1.240 \; (\text{MKM 3B}) \longrightarrow \lambda = 1.5 \; \text{MKM}$$

7. Темновое сопротивление фоторезистора составляет 40 кОм. Как и какое нагрузочное сопротивление надо припаять в схему для регистрации фотопроводимости, чтобы получить максимальный сигнал?

$$\Delta u = \varepsilon \frac{R_n R_o}{(R_n + R_o)} \frac{\Delta \Sigma}{\Sigma_o}$$
 
$$\Delta u = \varepsilon \frac{R_o^2}{(R_n + R_o)^2} \Delta \Sigma R_n \rightarrow \frac{\partial \Delta u}{\partial R_n} = 0$$
 
$$R_n = R_o = 40 \ k\Omega$$

- 8. На какое расстояние успеют продиффудировать избыточные электроны в Si, если время жизни носителей составляет 10-4 с?
- 9. На рис.4 показаны спектральные зависимости фотопроводимости CdS и CdSe. Пунктирные и сплошные линии соответствуют разным температурам. Какие линии каким температурам соответствуют?



- Рис. 4
- 10. Нарисуйте качественно зависимость сигнала фотопроводимости кремниевого фоторезистора от энергии кванта. Энергия фонона 50 мэВ.
- 11. Как зависит фотопроводимость U/N при Kd1 от  $h\nu$  в прямозонных полупроводниках?
- 12. На рис.5 приведены результаты измерения сигнала U фотопроводимости ( $\Phi\Pi$ ) образца CdSe в зависимости от энергии  $h\nu$  падающего на образец света. Этот  $\Pi\Pi$  прямозонный.

## Спектральная зависимость сигнала фотопроводимости

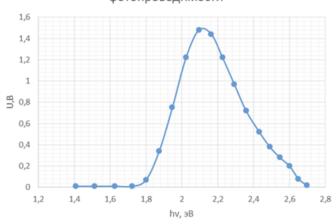


Рис. 5

Из графика зависимости коэффициента полгощения от энергии фотонов для кремния  $K(h\nu)$  видно изменение оптических свойств, соответсвующее переходу из оптически тонкого состояни я в оптически толстое  $(kd\sim1)$ . При  $K\approxeq110~cm^{-1}$ , те  $d\approx91$  мкм.